

第 18 回日本磁気科学会研究会 ——第 5 回高分子・材料プロセス分科会——

「物質の移動・配列・配向」

主催 日本磁気科学会 高分子・材料プロセス分科会  
共催 応用物理学会 磁気科学研究会  
日時 平成 28 年 7 月 15 日(金)13:30~16:45  
受付開始は 12:50 を予定

開催場所 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス D, E 会議室  
<http://www.torinken.org/torinken/floor12.pdf>

住所 東京都千代田区外神田 1-18-13  
秋葉原ダイビル 12 階(1202 室)

交通 JR「秋葉原駅」(山手線、京浜東北線、総武中央線) 電気街口改札出て右 徒歩約 1 分  
つくばエクスプレス「秋葉原駅」 徒歩約 2 分  
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」 徒歩約 5 分  
東京メトロ銀座線「末広町駅」 徒歩約 5 分

参加費 無料

プログラム

13:30-13:35	はじめに	首都大学東京 山登正文
13:35-14:20	「流体中の物質の磁気力による運動の研究」	物質材料機構 岡田秀彦
14:20-15:05	「磁場を使った微粒子配列とその応用」	アイシン・コスモス研究所 牛島栄造
15:15-16:00	「強磁場照射によるポリ乳酸配向フィルムの作製」	日本大学 伊掛浩輝
16:00-16:45	「磁場中調製によるシリカゲル中における構造異方性の発現の解明に向けて」	徳島大学 森 篤史

問い合わせ先

日本磁気科学会 高分子・材料プロセス分科会  
山登正文 (首都大学東京大学院都市環境科学研究科)  
TEL:042-677-1111(内線 4837)  
e-mail:yamato-masafumi@tmu.ac.jp